
次世代エッジAI半導体
研究開発事業



ロゴマニュアル

シンボルマーク／ロゴタイプ

- 日本語（1 line）



次世代エッジAI半導体研究開発事業

-
- 日本語（2 lines）



次世代エッジAI半導体
研究開発事業

-
- 英語



Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

- ・ カラー



次世代エッジAI半導体研究開発事業

-
- ・ モノクロ



次世代エッジAI半導体研究開発事業

- ・ モノクロ反転



次世代エッジAI半導体研究開発事業

- カラー



次世代エッジAI半導体
研究開発事業

-
- モノクロ



次世代エッジAI半導体
研究開発事業

- モノクロ反転



次世代エッジAI半導体
研究開発事業

- カラー



Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

-
- モノクロ



Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

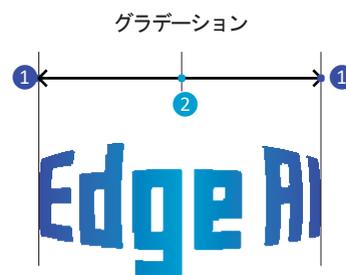
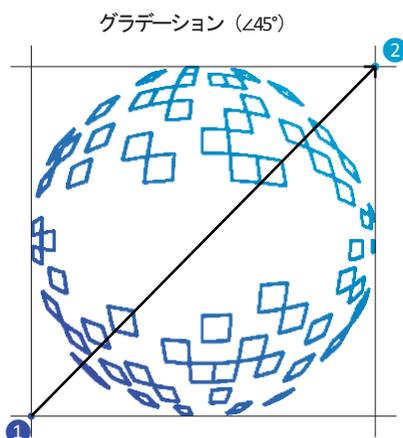
- モノクロ反転



Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

表示色 / シンボルマーク

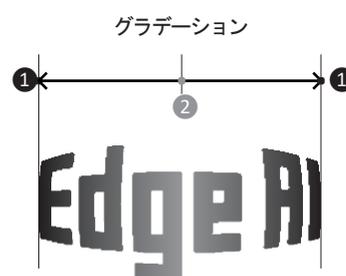
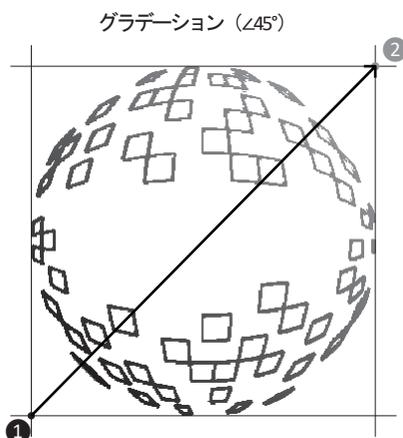
・ カラー



1 DIC222
C90/M80/Y0/K0
R44/G65/B152

2 DIC99
C80/M20/Y5/K0
R0/G153/B211

・ モノクロ



1 C0/M0/Y0/K100
R0/G0/B0

2 C0/M0/Y0/K50
R160/G160/B160

・ モノクロ反転



1 C0/M0/Y0/K50
R160/G160/B160

2 C0/M0/Y0/K0
R255/G255/B255

表示色 / ロゴタイプ (カラー)

- 日本語 (1 line)

次世代 **Edge AI** 半導体 研究開発事業

- 日本語 (2 lines)

次世代 **Edge AI** 半導体
研究開発事業

- 英語

Research and Development Program
for Next-generation **Edge AI** Semiconductors

1 DIC222
C90/M80/Y0/K0
R44/G65/B152

2 DIC99
C80/M20/Y5/K0
R0/G153/B211

表示色 / ロゴタイプ (モノクロ)

- 日本語 (1 line)

次世代エッジAI半導体研究開発事業

- 日本語 (2 lines)

次世代エッジAI半導体
研究開発事業

- 英語

Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

1

C0/M0/Y0/K100
R0/G0/B0

2

C0/M0/Y/K70
R113/G113/B113

- 日本語 (1 line)

次世代エッジAI半導体研究開発事業

- 日本語 (2 lines)

次世代エッジAI半導体
研究開発事業

- 英語

Research and Development Program
for Next-generation Edge AI Semiconductors

1

C0/M0/Y0/K0
R255/G255/B255

2

C0/M0/Y0/K30
R202/G202/B202

アイソレーション

表示する際には周辺に一定のアイソレーション（保護エリア）を設け、保護エリア内には他のデザイン要素や文字などは表示しないでください。下に示したのは、最小限の保護エリア（斜線部分）ですが、表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。

- 日本語（1 line）



- 日本語（2 lines）



- 英語



使用禁止例

- 文字位置の変更



- 配色の変更



- 煩雑な背景への使用



- 変形



最小使用サイズ

H=12mm



H=12mm



H=12mm

